- 1. Read the attached Chapter 4 and use the experimental results from Table 4.4(a), (b) to
- (a) re-calculate the surface defect and thickness SN ratios using only Test Wafer 1 and Test Wafer 3 data.

計算Defect的S/N ratio可從下列公式得到:

$$\eta = -10\log_{10}(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y^{2})$$

根據wafer 1與wafer 3的結果可得到:

expt no.		test wafer 1			test wafer 3		SN-1&3
слрі по.	top	center	bottom	top	center	bottom	
1	1	0	1	1	1	0	1.76091
2	1	2	8	126	3	1	-34.247
3	3	35	106	315	50	180	-43.88
4	6	15	6	15	40	18	-26.103
5	1720	1980	2000	2020	360	13	-64.005
6	135	360	1620	2500	270	35	-61.807
7	360	810	1215	1800	720	315	-60.086
8	270	2730	5000	9999	225	1	-73.442
9	5000	1000	1000	3000	2800	2000	-69.016
10	3	0	0	1	0	1	-2.6324
11	1	0	1	1	0	1	1.76091
12	3	1620	90	270	8	3	-56.541
13	1	25	270	225	3	0	-43.158
14	3	21	162	63	15	39	-37.325
15	450	1200	1800	1890	180	25	-61.506
16	5	6	40	14	1	1	-24.911
17	1200	3500	3500	9999	600	8	-73.232
18	8000	2500	3500	5000	2000	2000	-72.844

計算thickness的S/N ratio可從下列公式可先求出兩個wafer中每個測量點得到的值的平均數與標準差。其中n為測量點總各數:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \tau_i$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\tau_i - \mu)^2$$

根據wafer 1與wafer 3的結果可得到對thickness的S/N ratio為:

evnt no	t	est wafer	1	t	est wafer	3	mu	var	SN
expt no.	top	center	bottom	top	center	bottom			
1	2029	1975	1961	1952	1941	1949	1967.83	1032.97	35.7389
2	5375	5191	5242	5323	5307	5091	5254.83	10577.8	34.1672
3	5989	5894	5874	6077	5943	5962	5956.5	5300.3	38.2568
4	2118	2109	2099	2149	2130	2111	2119.33	317.067	41.5125
5	4102	4152	4174	5031	5040	5032	4588.5	239075	19.4481
6	3022	2932	2913	2934	2875	2841	2919.5	3811.5	33.4952
7	3030	3042	3028	3709	3671	3687	3361.17	129138	19.4193
8	4707	4472	4336	5073	4898	4599	4680.83	74171.8	24.7041
9	3859	3822	3850	4110	4067	4110	3969.67	19446.7	29.0866
10	3227	3205	3242	3599	3591	3535	3399.83	37445	24.8952
11	2521	2499	2499	2551	2552	2570	2532	900.8	38.523
12	5921	5766	5844	5691	5777	5743	5790.33	6566.27	37.0809
13	2792	2752	2716	2765	2786	2773	2764	759.6	40.0249
14	2863	2835	2859	2891	2844	2841	2855.5	418.3	42.8988
15	3218	3149	3124	3241	3189	3197	3186.33	1878.27	37.3283
16	3020	3008	3016	3235	3162	3140	3096.83	9105.77	30.2252
17	4277	4150	3992	4593	4298	4219	4254.83	39613.4	26.5992
18	3125	3119	3127	4120	4088	4138	3619.5	295284	16.4706

(b) Plot the surface defect and thickness SN ratio effect plots using only Test Wafer 1 and Test Wafer 3 data.

透過直交表,將六個變數進行三種水準的表現進行交錯實驗,共可得到實驗數據18組。將每個變數的水準表現對應到的實驗組別所對應到的S/N ratio取平均後,根據平均繪出主因素分析圖。

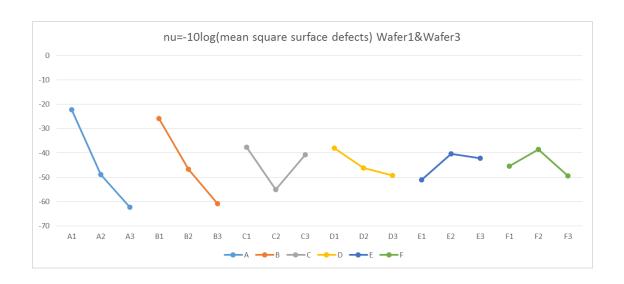
Defect的六個參數在三個水準之下的運作狀態平均S/N ratio如下表:

A1		A2		A3		B1		B2		B3		C1		C2		C3	
1.000	1.761	4.000	-26.103	7.000	-60.086	1.000	1.761	2.000	-34.247	3.000	-43.880	1.000	1.761	2.000	-34.247	3.000	-43.880
2.000	-34.247	5.000	-64.005	8.000	-73.442	4.000	-26.103	5.000	-64.005	6.000	-61.807	4.000	-26.103	5.000	-64.005	6.000	-61.807
3.000	-43.880	6.000	-61.807	9.000	-69.016	7.000	-60.086	8.000	-73.442	9.000	-69.016	9.000	-69.016	7.000	-60.086	8.000	-73.442
10.000	-2.632	13.000	-43.158	16.000	-24.911	10.000	-2.632	11.000	1.761	12.000	-56.541	11.000	1.761	12.000	-56.541	10.000	-2.632
11.000	1.761	14.000	-37.325	17.000	-73.232	13.000	-43.158	14.000	-37.325	15.000	-61.506	15.000	-61.506	13.000	-43.158	14.000	-37.325
12.000	-56.541	15.000	-61.506	18.000	-72.844	16.000	-24.911	17.000	-73.232	18.000	-72.844	17.000	-73.232	18.000	-72.844	16.000	-24.911
	-22.296		-48.984		-62.255		-25.855		-46.749		-60.932		-37.723		-55.147		-40.666
D1		D2		D3		E1		E2		E3		F1		F2		F3	
1.000	1.761	2,000	-34.247	3,000	-43,880	1.000	1.761	2.000	-34.247	3.000	-43.880	1.000	1.761	2.000	-34.247	3,000	-43.880
										5.000					34.247	5.000	
6.000	-61.807	4.000	-26.103	5.000	-64.005	6.000	-61.807	4.000	-26.103	5.000	-64.005	5.000	-64.005	6.000	-61.807	4.000	-26.103
7.000	-61.807 -60.086				-64.005 -69.016	6.000 8.000	-61.807 -73.442				-64.005 -60.086						
		4.000	-26.103	5.000				4.000	-26.103	5.000		5.000	-64.005	6.000	-61.807	4.000	-26.103
7.000	-60.086	4.000 8.000	-26.103 -73.442	5.000 9.000	-69.016	8.000	-73.442	4.000 9.000	-26.103 -69.016	5.000 7.000	-60.086	5.000 8.000	-64.005 -73.442	6.000 9.000	-61.807 -69.016	4.000 7.000	-26.103 -60.086
7.000 11.000	-60.086 1.761	4.000 8.000 12.000	-26.103 -73.442 -56.541	5.000 9.000 10.000	-69.016 -2.632	8.000 12.000	-73.442 -56.541	4.000 9.000 10.000	-26.103 -69.016 -2.632	5.000 7.000 11.000	-60.086 1.761	5.000 8.000 10.000	-64.005 -73.442 -2.632	6.000 9.000 11.000	-61.807 -69.016 1.761	4.000 7.000 12.000	-26.103 -60.086 -56.541
7.000 11.000 14.000	-60.086 1.761 -37.325	4.000 8.000 12.000 15.000	-26.103 -73.442 -56.541 -61.506	5.000 9.000 10.000 13.000	-69.016 -2.632 -43.158	8.000 12.000 13.000	-73.442 -56.541 -43.158	4.000 9.000 10.000 14.000 18.000	-26.103 -69.016 -2.632 -37.325	5.000 7.000 11.000 15.000	-60.086 1.761 -61.506	5.000 8.000 10.000 15.000	-64.005 -73.442 -2.632 -61.506	6.000 9.000 11.000 13.000	-61.807 -69.016 1.761 -43.158	4.000 7.000 12.000 14.000	-26.103 -60.086 -56.541 -37.325

Thickness的六個參數在三個水準之下的運作狀態平均S/N ratio如下表:

A1		A2		A3		B1		B2		B3		C1		C2		C3	
1.000	35.739	4.000	41.512	7.000	19.419	1.000	35.739	2.000	34.167	3.000	38.257	1.000	35.739	2.000	34.167	3.000	38.257
2.000	34.167	5.000	19.448	8.000	24.704	4.000	41.512	5.000	19.448	6.000	33.495	4.000	41.512	5.000	19.448	6.000	33.495
3.000	38.257	6.000	33.495	9.000	29.087	7.000	19.419	8.000	24.704	9.000	29.087	9.000	29.087	7.000	19.419	8.000	24.704
10.000	24.895	13.000	40.025	16.000	30.225	10.000	24.895	11.000	38.523	12.000	37.081	11.000	38.523	12.000	37.081	10.000	24.895
11.000	38.523	14.000	42.899	17.000	26.599	13.000	40.025	14.000	42.899	15.000	37.328	15.000	37.328	13.000	40.025	14.000	42.899
12.000	37.081	15.000	37.328	18.000	16.471	16.000	30.225	17.000	26.599	18.000	16.471	17.000	26.599	18.000	16.471	16.000	30.225
	34.777		35.785		24.417		31.969		31.057		31.953		34.798		27.768		32.413
D1		D2		5		1											
		D2		D3		E1		E2		E3		F1		F2		F3	
1.000	35.739	2.000	34.167	3.000	38.257	1.000	35.739	E2 2.000	34.167	3.000	38.257	Fl 1.000	35.739	F2 2.000	34.167	F3 3.000	38.257
1.000 6.000	35.739 33.495			_	38.257 19.448		35.739 33.495									_	38.257 41.512
		2.000	34.167	3.000		1.000		2.000	34.167	3.000	38.257	1.000	35.739	2.000	34.167	3.000	
6.000	33.495	2.000	34.167 41.512	3.000 5.000	19.448	1.000 6.000	33.495	2.000 4.000	34.167 41.512	3.000 5.000	38.257 19.448	1.000	35.739 19.448	2.000 6.000	34.167 33.495	3.000 4.000	41.512
6.000 7.000	33.495 19.419	2.000 4.000 8.000	34.167 41.512 24.704	3.000 5.000 9.000	19.448 29.087	1.000 6.000 8.000	33.495 24.704	2.000 4.000 9.000	34.167 41.512 29.087	3.000 5.000 7.000	38.257 19.448 19.419	1.000 5.000 8.000	35.739 19.448 24.704	2.000 6.000 9.000	34.167 33.495 29.087	3.000 4.000 7.000	41.512 19.419
6.000 7.000 11.000	33.495 19.419 38.523	2.000 4.000 8.000 12.000	34.167 41.512 24.704 37.081	3.000 5.000 9.000 10.000	19.448 29.087 24.895	1.000 6.000 8.000 12.000	33.495 24.704 37.081	2.000 4.000 9.000 10.000	34.167 41.512 29.087 24.895	3.000 5.000 7.000 11.000	38.257 19.448 19.419 38.523	1.000 5.000 8.000 10.000	35.739 19.448 24.704 24.895	2.000 6.000 9.000 11.000	34.167 33.495 29.087 38.523	3.000 4.000 7.000 12.000	41.512 19.419 37.081

根據上表所繪出的Defect主因素分析圖如下:



根據上表所繪出的thickness主因素分析圖如下:



(c) Suggest the optimal factor setting with results of (a) and (b). 綜合考量Defect與thickness這兩項指標的S/N ratio,可選擇每個變數中可使 S/N ratio最大者做為選項,六個變數分別挑選出來的組合及為最佳解。 根據上面兩個指標的主因素分析圖,選擇的最佳參數組合為:[A1, B1, C1, D1, E2, F2]= [temp= T_0 -25, Pressure= P_0 -200, Nitrogen= S_0 -50, Silane= S_0 -100, set Time= t_0 +8, Cleaning Method=CM2]。

(d) Use the additive model to predict the results of the suggested optimal factor settings using Test Wafer 1 and Test Wafer 3.

為驗正挑選的組合為最佳解,我們透過 addictive model 來與原先的 S/N ratio 比較。分別計算原始組合的參數水準與平均 S/N ratio 的差值,再進行相加做比較。結果如下表所示:

		start conditi	on		optimum cond	ition
		contri	bution		contri	bution
Factor	setting	surface defects	thickness	setting	surface defects	thickness
A	A2	-4.472195832	4.12490932	A1	22.2155432	3.117303746
В	B2	-2.236530638	-0.602976098	B1	18.65701582	0.309620928
С	C1	6.789351023	3.138375753	C1	6.789351023	3.138375753
D	D3	-4.808633134	-1.941225184	D1	6.421908255	-0.568756901
Е	E1	-6.557983154	1.28083151	E2	4.150524113	-0.1545557
F	F1	-0.932969999	-5.228857194	F2	5.948704956	2.593989804
overall mean		-44.51198616	31.65970545		-44.51198616	31.65970545
total		-56.7309479	32.43076355		19.6710612	40.09568308

從結果我們可以看到,透過選擇最佳組合的參數表現,在Surface defect表現中提升了近76,而在thickness表現中則提升了約8,優化效果十分顯著。

(e) Re-do (a)-(d) for Test Wafer 2 and compare and discuss the results. 僅針對wafer2的三個測量點進行分析,可得defect的S/N ratio如下表:

avnt no	t	est wafer :	2	SN
expt no.	top	center	bottom	
1	2	0	0	-1.2494
2	180	5	0	-40.338
3	360	38	135	-46.968
4	17	20	16	-24.983
5	487	810	400	-55.454
6	2430	207	2	-62.972
7	1620	117	30	-59.443
8	360	1	2	-46.355
9	3000	1000	1000	-65.643
10	3	0	0	-4.7712
11	5	0	0	-9.2082
12	216	5	4	-41.922
13	810	16	1	-53.4
14	90	6	1	-34.333
15	2530	2080	2080	-67.005
16	54	0	8	-29.971
17	1000	3	1	-55.229
18	5000	1000	1000	-69.542

thickness的S/N ratio如下表:

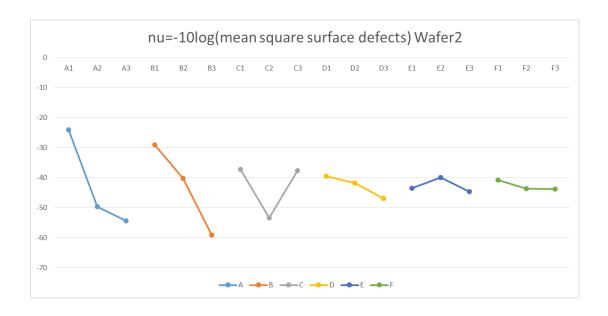
overt e o		test wafer 2	2	mu	var	SN
expt no.	top	center	bottom			
1	1975	1934	1907	1938.667	1172.333	35.05955
2	5201	5254	5309	5254.667	2916.333	39.76253
3	6152	5910	5886	5982.667	21649.33	32.18345
4	2140	2125	2108	2124.333	256.3333	42.4564
5	4556	4504	4560	4540	976	43.24662
6	2833	2837	2828	2832.667	20.33333	55.96182
7	3486	3333	3389	3402.667	5992.333	32.86043
8	4407	4156	4094	4219	27469	28.11576
9	3871	3922	3904	3899	669	43.5648
10	3468	3450	3420	3446	588	43.05253
11	2576	2537	2512	2541.667	1040.333	37.93065
12	5780	5695	5814	5763	3757	39.46456
13	2684	2635	2606	2641.667	1554.333	36.52212
14	2829	2864	2839	2844	325	43.95976
15	3261	3205	3223	3229.667	817.3333	41.05916
16	3072	3151	3139	3120.667	1812.333	37.30257
17	3888	3681	3572	3713.667	25764.33	27.28587
18	3567	3563	3520	3550	679	42.68587

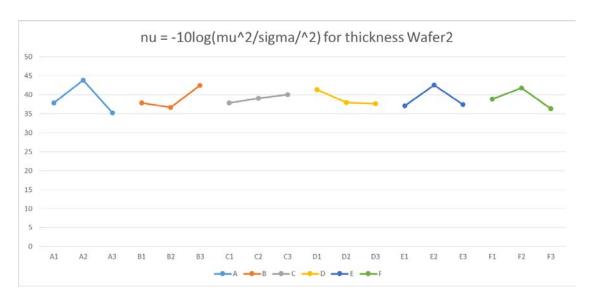
Defect的六個參數在三個水準之下的運作狀態平均S/N ratio如下表:

A1		A2		A3		B1		B2		B3		C1		C2		C3	
1.000	-1.249	4.000	-24.983	7.000	-59.443	1.000	-1.249	2.000	-40.338	3.000	-46.968	1.000	-1.249	2.000	-40.338	3.000	-46.968
2.000	-40.338	5.000	-55.454	8.000	-46.355	4.000	-24.983	5.000	-55.454	6.000	-62.972	4.000	-24.983	5.000	-55.454	6.000	-62.972
3.000	-46.968	6.000	-62.972	9.000	-65.643	7.000	-59.443	8.000	-46.355	9.000	-65.643	9.000	-65.643	7.000	-59.443	8.000	-46.355
10.000	-4.771	13.000	-53.400	16.000	-29.971	10.000	-4.771	11.000	-9.208	12.000	-41.922	11.000	-9.208	12.000	-41.922	10.000	-4.771
11.000	-9.208	14.000	-34.333	17.000	-55.229	13.000	-53.400	14.000	-34.333	15.000	-67.005	15.000	-67.005	13.000	-53.400	14.000	-34.333
12.000	-41.922	15.000	-67.005	18.000	-69.542	16.000	-29.971	17.000	-55.229	18.000	-69.542	17.000	-55.229	18.000	-69.542	16.000	-29.971
	-24.076		-49.691		-54.364		-28.970		-40.153		-59.009		-37.220		-53.350		-37.562
D1		D2		D3		E1		E2		E3		F1		F2		F3	
1.000	-1.249	2.000	-40.338	3.000	-46.968	1.000	-1.249	2.000	-40.338	3.000	-46.968	1.000	-1.249	2.000	-40.338	3.000	-46.968
6.000	-62.972	4.000	-24.983	5.000	-55.454	6.000	-62.972	4.000	-24.983	5.000	-55.454	5.000	-55.454	6.000	-62.972	4.000	-24.983
7.000	-59.443	8.000	-46.355	9.000	-65.643	8.000	-46.355	9.000	-65.643	7.000	-59.443	8.000	-46.355	9.000	-65.643	7.000	-59.443
11.000	-9.208	12.000	-41.922	10.000	-4.771	12.000	-41.922	10.000	-4.771	11.000	-9.208	10.000	-4.771	11.000	-9.208	12.000	-41.922
14.000	-34.333	15.000	-67.005	13.000	-53.400	13.000	-53.400	14.000	-34.333	15.000	-67.005	15.000	-67.005	13.000	-53.400	14.000	-34.333
18.000	-69.542	16.000	-29.971	17.000	-55.229	17.000	-55.229	18.000	-69.542	16.000	-29.971	18.000	-69.542	16.000	-29.971	17.000	-55.229
	-39.458		-41.762		-46.911		-43.521		-39.935		-44.675		-40.730		-43.589		-43.813

Thickness的六個參數在三個水準之下的運作狀態平均S/N ratio如下表:

A1		A2		A3		B1		B2		B3		C1		C2		C3	
1.000	35.060	4.000	42.456	7.000	32.860	1.000	35.060	2.000	39.763	3.000	32.183	1.000	35.060	2.000	39.763	3.000	32.183
2.000	39.763	5.000	43.247	8.000	28.116	4.000	42.456	5.000	43.247	6.000	55.962	4.000	42.456	5.000	43.247	6.000	55.962
3.000	32.183	6.000	55.962	9.000	43.565	7.000	32.860	8.000	28.116	9.000	43.565	9.000	43.565	7.000	32.860	8.000	28.116
10.000	43.053	13.000	36.522	16.000	37.303	10.000	43.053	11.000	37.931	12.000	39.465	11.000	37.931	12.000	39.465	10.000	43.053
11.000	37.931	14.000	43.960	17.000	27.286	13.000	36.522	14.000	43.960	15.000	41.059	15.000	41.059	13.000	36.522	14.000	43.960
12.000	39.465	15.000	41.059	18.000	42.686	16.000	37.303	17.000	27.286	18.000	42.686	17.000	27.286	18.000	42.686	16.000	37.303
	37.909		43.868		35.303		37.876		36.717		42.487		37.893		39.090		40.096
D1		D2		D3		E1		E2		E3		Fl		F2		F3	
1.000	35.060	2.000	39.763	3.000	32.183	1.000	35.060	2.000	39.763	3.000	32.183	1.000	35.060	2.000	39.763	3.000	32.183
6.000	55.962	4.000	42.456	5.000	43.247	6.000	55.962	4.000	42.456	5.000	43.247	5.000	43.247	6.000	55.962	4.000	42.456
7.000	32.860	8.000	28.116	9.000	43.565	8.000	28.116	9.000	43.565	7.000	32.860	8.000	28.116	9.000	43.565	7.000	32.860
11.000	37.931	12.000	39.465	10.000	43.053	12.000	39.465	10.000	43.053	11.000	37.931	10.000	43.053	11.000	37.931	12.000	39.465
14.000	43.960	15.000	41.059	13.000	36.522	13.000	36.522	14.000	43.960	15.000	41.059	15.000	41.059	13.000	36.522	14.000	43.960
18.000	42.686	16.000	37.303	17.000	27.286	17.000	27.286	18.000	42.686	16.000	37.303	18.000	42.686	16.000	37.303	17.000	27.286
	41.410		38.027		37.643		37.068		42.580		37.430		38.870		41.841		36.368





為驗正挑選的組合為最佳解,我們透過 addictive model 來與原先的 S/N ratio 比較。分別計算原始組合的參數水準與平均 S/N ratio 的差值,再進行相加做比較。最佳解選擇[A1, B1, C3, D1, E2, F2] = [temp= T_0 -25, Pressure= P_0 -200, Nitrogen= S_0 -150, Silane= S_0 -100, set Time= t_0 +8, Cleaning Method= t_0 -201 Method= t_0 -3 Method= t_0 -4 Method= t_0 -3 Method= t_0 -4 Method= t_0 -3 Method= t_0 -4 M

		start condition			optimum condition	n
		contributi	on		contributi	on
Factor	setting	surface defects	thickness	setting	surface defects	thickness
A	A2	-6.980958871	4.84129	A1	18.63435885	-1.1175
В	B2	2.557577827	-2.3095	B1	13.74078022	-1.1508
С	C1	5.490873856	-1.1336	C3	5.148548355	1.06962
D	D3	-4.200486963	-1.3838	D1	3.25229637	-1.3838
Е	E1	-0.810786184	-1.9581	E2	2.775368898	-1.9581
F	F1	1.980876377	-0.1564	F2	-0.878209303	-0.1564
overall m	nean	-42.71044813	39.0264		-42.71044813	39.0264
total		-44.67335209	36.9262		-0.037304743	34.3294

從表中我們可看到,選擇最佳組合會使surface defects提升約44,但在 thickness上卻是退步了大約3.5。雖然沒有在兩個指標都成長,但在總合評 估下仍然是較原來的進步。

與謹評估wafer1&wafer3時所選擇的最佳化參數組合,只有在C的參數項目有所不同(Nitrogen),但不論選擇C1或C3做為參數對結果皆不會有太大的影響,因此任意一組參數組合都可以對實驗有優話的效果。

2. Please find an orthogonal array suitable for an experiment for three 2-level factors and nine 3-level factors. Provide the experimental matrix.

For three 2-level factor, an $L_4(2^3)$ is sufficient.

	1	2	3
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	1

For nine 3-level factors, an $L_{27}(3^{13})$ is sufficient.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3	1	1	1	1	3	3	3	3	3
4	1	2	2	2	1	1	1	2	2
5	1	2	2	2	2	2	2	3	3
6	1	2	2	2	3	3	3	1	1
7	1	3	3	3	1	1	1	3	3
8	1	3	3	3	2	2	2	1	1
9	1	3	3	3	3	3	3	2	2
10	2	1	2	3	1	2	3	1	2
11	2	1	2	3	2	3	1	2	3
12	2	1	2	3	3	1	2	3	1
13	2	2	3	1	1	2	3	2	3
14	2	2	3	1	2	3	1	3	1
15	2	2	3	1	3	1	2	1	2
16	2	3	1	2	1	2	3	3	1
17	2	3	1	2	2	3	1	1	2
18	2	3	1	2	3	1	2	2	3
19	3	1	3	2	1	3	2	1	3
20	3	1	3	2	2	1	3	2	1
21	3	1	3	2	3	2	1	3	2
22	3	2	1	3	1	3	2	2	1
23	3	2	1	3	2	1	3	3	2
24	3	2	1	3	3	2	1	1	3
25	3	3	2	1	1	3	2	3	2
26	3	3	2	1	2	1	3	1	3
27	3	3	2	1	3	2	1	2	1